



Teilnahmeurkunde

Wir bestätigen hiermit, dass

HerrFrau Vorname Nachname

am internationalen Mini-Workshop

**„Nanostrukturierte Halbleiter großer Bandlücke“
« Nanostructures de semiconducteurs à grande bande
interdite »**

des

**Collège Doctoral Franco-Allemand
CDFA-05-06**

am

02.12.2014

am

CRHEA, Sophia Antipolis, Valbonne

teilgenommen hat.